

REC'D 1 4 JAN 2005 WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 0.5 MOV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre Vi

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

AA 1 A PROPRIETE HABITUT HATIONAL DE LA PROPRIETE STOUSTRILLE 26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

			Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 540 W/2508		
Réservé à l'INPI			NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE		
DATE 5 NOV 2003			À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE		
69 INPLLYON			TROLLIET Maurice		
N° D'ENREGISTREMENT 0312969			RHODIA SERVICES		
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'IN	VPI		Direction de la Propriété Industrielle Centre de Recherches de Lyon		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE	- E MAN '	າດຄວ	BP 62		
PAR L'INPI - 5 NOV. 2003			69192 SAINT-FONS CEDEX		
Vos références pour ce dossier (facultatif) R 03149			g		
Confirmation d'un dépôt par télécopie		N° attribué par l'INPI à la télécopie			
NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes			
Demande de br	evet	×			
Demande de ce	rtificat d'utilité				
Demande divisi	onnaire				
	Demande de brevet initiale	N°	Date/		
		N°	Date / _/		
ou demande de certificat d'utilité initiale		IN .	Dutc J _1		
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale		∟ N°	Date/		
	IVENTION (200 caractères ou				
	thèse directe d'alkylhalogé				
DÉCLARATION DE PRIORITÉ		Pays ou organisati	tion . / l N°		
OU REQUÊTE	DU BÉNÉFICE DE	Date	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
LA DATE DE I	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisat			
	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisat			
DEMINISTE AL	HIERIEUNE I MANÇAISE	Date/			
		S'il va d'a	autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		
159	-	S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprîmé «Suite»			
DEMANDEUR					
Nom ou dénomination sociale		RHODIA CHIMI	IE .		
Prénoms					
Forme juridique		SA			
N° SIREN					
Code APE-NAF		1			
Adresse	Rue	26, Quai Alphons	se Le Gallo		
	Code postal et ville	92512 BO	DULOGNE BILLANCOURT CEDEX		
Pays		FRANCE			
Nationalité		Française			
N° de téléphone (facultatif)					
N° de télécopie (facultatif)					
Adresse électronique (facultatif)					



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

	Total & Major				
	Réservé à l'INPI V 2003			**	
49 INPI	LYON				
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR	0312969			DB 540 W /2608	
Vos références pour ce dossier : (facultatif)		R 03149	·		
MANDATAIRE					
Nom		TROLLIET			
Prénom		Maurice			
Cabinet ou Société		RHODIA SERVICES			
N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		11 février 1998			
Adresse	Rue	Direction de la Propriété Industrielle Centre de Recherches de Lyon - BP 62			
	Code postal et ville	69192 SAINT-FONS CEDEX			
N° de télépho		04.72.89.67.03	04.72.89.67.03		
N° de télécopi		04.72.89.69.68			
Adresse électr	onique (facultatif)				
INVENTEUR ((S)				
Les inventeurs sont les demandeurs		☐ Oui ☑ Non Dans ce	cas fournir une désign	nation d'inventeur(s) séparée	
RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour	une demande de brev	et (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		m			
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois Oui Non	s versements, uniquem	ent pour les personnes physiques	
RÉDUCTION DU TAUX		Uniquement pour	les personnes physiqu	es	
DES REDEVA	NCES	Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)			
		Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour celle invention ou indiquer sa référence):			
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes					
SIGNATURE D	U DEMANDEUR			VISA DE LA PRÉFECTURE	
OU DU MAND) OU DE _A L'INPI	
Avom et quan	té du signataire)	`		P	
	Kond I		į	Night	
TROLLIET M	aurice	_		a chappian	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

La Joi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PROCEDE DE SYNTHESE DIRECTE D'ALKYLHALOGENOSILANES

La présente invention se rapporte à des améliorations concernant le procédé industriel mis en œuvre pour la synthèse directe d'alkylhalogénosilanes.

5

10

15

20

25

30

35

Le procédé industriel de fabrication d'alkylhalogénosilanes et, par exemple, de diméthyldichlorosilane dénommé par la suite DMDCS est un procédé bien connu qui est décrit notamment dans le brevet des Etats-Unis d'Amérique US-A-2 380 995, ainsi que dans l'ouvrage de Walter NOLL, Chemistry and Technology of Silicones, 1968, édition Académie Press Inc., LONDON, pages 26-41.

Selon ce procédé dit de "synthèse directe" ou "synthèse de Rochow", on fabrique directement les alkylhalogénosilanes, par exemple le DMDCS, par réaction du chlorure de méthyle sur une masse de contact solide formée de silicium et d'un catalyseur comprenant du cuivre, suivant la reaction :

$$2CH_3CI + Si \rightarrow (CH_3)_2SiCl_2.$$

En réalité il se forme au cours de la synthèse directe d'autres co-produits tels que ceux mentionnés ci-après : d'autres alkylhalogénosilanes comme le méthyltrichlorosilane CH₃SiCl₃ dénommé par la suite MTCS et le triméthylchlorosilane (CH₃)₃SiCl dénommé par la suite TMCS; des alkylhydrogénosilanes halogénés comme par exemple le méthylhydrogénodichlorosilane (CH₃)HSiCl₂ dénommé par la suite MHDCS ; et des produits lourds qui sont des polysilanes, et en particulier des disilanes comme par exemple le triméthyltrichlorodisilane (CH₃)₃Si₂Cl₃ et le diméthyltétrachlorodisilane (CH₃)₂Si₂Cl₄.

Parmi tous les produits obtenus par synthèse directe, le dialkyldihalogénosilane et, par exemple le DMDCS, est le principal produit, c'est à dire le produit obtenu en quantité majoritaire. Ce produit est très recherché car, après hydrolyse et polymérisation, il permet d'obtenir des huiles et des gommes qui sont des produits de base pour la fabrication des silicones.

Il est connu d'utiliser le cuivre, pris sous forme de cuivre métallique ou sous forme de composés chimiques à base de cuivre, comme catalyseur de la réaction de synthèse directe. Il est également connu, dans le but d'amener les performances de la synthèse directe à un niveau économiquement viable, de rajouter au cuivre un ensemble promoteur comportant un ou plusieurs additif(s) promoteur(s); ces additifs peuvent être : le zinc ou un halogénure de zinc (brevet US-A-2 464 033), l'aluminium (brevets US-A-2 403 370 et 2 427 605), l'étain, le manganèse, le nickel et l'argent (brevet britannique GB-A-1 207 466), le cobalt (brevet britannique GB-A-907 161), le chlorure de potassium (brevet soviétique SU-A-307 650), l'arsenic ou un composé de l'arsenic (brevet US-A-4 762 940).

10

15

20

. 30

35

Il a maintenant été trouvé, et c'est ce qui constitue l'objet de la présente invention, que :

- si le catalyseur au cuivre, utilisé pour conduire la réaction de synthèse directe, est engagé sous <u>la forme</u> d'un adduct comprenant un halogénure de <u>cuivre</u> et un additif consistant dans un dérivé d'un acide du phosphore,
- on observe alors : d'une part une amélioration sensible de la sélectivité en dialkyldihalogénosilane, et par exemple en DMDCS, évaluée par le rapport moyen MTCS/DMDCS, et d'autre part un abaissement sensible de la teneur pondérale en produits "lourds" par rapport aux silanes obtenus, tout en maintenant une activité moyenne très satisfaisante de la masse de contact, ladite activité étant évaluée en poids des silanes obtenus par heure et par kilogramme de silicium engagé.

On a également trouvé que le fait d'utiliser le catalyseur au cuivre sous cette forme a pour conséquence celle de procurer audit catalyseur une coulabilité (ce qui en facilite bien entendu la mise en œuvre) qui est en général au moins aussi bonne que celle possédée par les cuivres métalliques courants (dont un des intérêts réside justement dans une excellente coulabilité).

La présente invention propose en conséquence un procédé de préparation d'alkylhalogénosilanes par réaction d'un halogénure d'alkyle, de préférence CH₃Cl, avec une masse solide, dite masse de contact, formée de silicium et d'un système catalytique comportant (α) un catalyseur au cuivre, et (β) un groupe d'additifs promoteurs comprenant : - un additif β1 choisi parmi le zinc métallique, un composé à base de zinc et un mélange de ces espèces,

- un additif $\beta 2$ choisi parmi l'étain, un composé à base d'étain et un mélange de ces espèces,
- 25 éventuellement un additif β3 choisi parmi le césium, le potassium, le rubidium, le phosphore, un composé dérivé de ces métaux/métalloïdes et un mélange de ces espèces,

ledit procédé de synthèse directe étant caractérisé en ce que le catalyseur au cuivre (α) est sous la forme d'un adduct comprenant un halogénure de cuivre et un additif consistant dans un dérivé d'un acide du phosphore.

L'adduct utilisé dans le procédé conforme à l'invention est une matière sous forme particulaire qui est généralement mise en œuvre à l'état préformé. Pour la préparation (réalisée au préalable) de l'adduct, on peut faire appel à n'importe quel procédé commode pour mélanger mécaniquement et rendre ensuite homogène le mélange ainsi obtenu, l'halogénure de cuivre avec l'additif à base d'un dérivé d'un acide du phosphore. On peut par exemple broyer l' halogénure de cuivre et l'additif, l'un et l'autre sous forme de particules comme par exemple une poudre, en opérant dans n'importe quel appareil

de mélange conçu à cet effet.

5

10

15

20

25

30

35

On peut utiliser à titre d'halogénure de cuivre : un halogénure cuivreux, comme par exemple le chlorure cuivreux ; un halogénure cuivrique, comme par exemple le chlorure cuivrique ; et un mélange de ces espèces. On utilise de préférence le chlorure cuivreux.

On peut utiliser à titre d'additif : un sel alcalin ou alcalino-terreux d'un acide hypophosphoreux, un sel alcalin ou alcalino-terreux d'un acide phosphoreux (ortho, pyro, méta), un sel alcalin ou alcalino-terreux d'un acide hypophosphorique, un sel alcalin ou alcalino-terreux d'un acide phosphorique (ortho, pyro, méta), et un mélange de ces sels. On utilise de préférence un sel alcalin ou alcalino-terreux d'un acide phosphorique (ortho, pyro, méta), comme par exemple le phosphate trisodique Na₃PO₄, le phosphate tripotassique K₃PO₄, le phosphate monocalcique Ca(PO₄H₂)₂, le phosphate bicalcique CaHPO₄, le phosphate tricalcique Ca₃(PO₄)₃OH.

La quantité d'additif dans l'adduct n'est pas d'une importance capitale et elle peut varier entre de larges limites. Suivant l'invention, on préfère utiliser, comme catalyseur (α), un adduct sous forme particulaire dans lequel se trouve de 0,5 à 10% et, mieux, de 1 à 5% de son poids d'additif consistant dans un dérivé d'un acide du phosphore.

De manière plus préférentielle, on utilisable comme catalyseur (α) un adduct sous forme particulaire dans lequel l'halogénure de cuivre est le chlorure cuivreux et il se trouve de 1 à 5% de son poids de phosphate tricalcique $Ca_3(PO_4)_2$ et/ou d'hydroxyorthophosphate de calcium $Ca_3(PO_4)_3OH$.

Le catalyseur (α) est utilisé généralement à une teneur pondérale allant de 1 à 20%, de préférence allant de 2 à 12%, par rapport à la masse de silicium engagé.

Selon le mode de réalisation défini supra, le système catalytique contient en outre un additif promoteur β 1 à base de zinc métallique et/ou d'un composé du zinc ; on utilise de préférence le zinc métallique et/ou le chlorure de zinc.

L'additif promoteur β1 est présent à une teneur pondérale située dans l'intervalle allant de 0,01 à 2 %, de préférence allant de 0,02 à 0,5 %, (calculée en zinc métal par rapport au poids de silicium engagé). Jusqu'à 90 % en poids du zinc, de préférence jusqu'à 50 % en poids du zinc peut être remplacé par un autre métal qui catalyse la chloruration du cuivre et/ou qui forme un eutectique ou une phase à bas point de fusion avec les sels de cuivre et/ou les sels alcalins. Comme métal pouvant convenir on peut citer le cadmium, l'aluminium, le manganèse, le nickel et l'argent.

La teneur pondérale en étain et/ou en composé de l'étain (additif promoteur β2 dont la teneur est calculée en poids d'étain métal) se situe dans l'intervalle allant de 10 à 500 ppm et, de préférence, allant de 30 à 300 ppm par rapport à la masse de silicium engagée.

10

15

20

Il est nécessaire d'avoir au moins 10 ppm d'étain métal. En outre une teneur pondérale supérieure à 500 ppm aurait un effet néfaste sur la réaction et notamment sur la sélectivité. Comme composé à base d'étain, on utilise par exemple le chlorure d'étain. L'additif promoteur β2 qui est utilisé de préférence est l'étain métal ; avantageusement cet étain métallique peut être ajouté sous forme de bronze.

A propos de l'additif promoteur facultatif $\beta 3$, dans le cas où on en utilise un, on précisera ci-après les points qui suivent :

- la teneur pondérale en additif promoteur β3 de type métal (calculée en poids de métal alcalin par rapport à la masse de silicium engagée) se situe dans l'intervalle allant de 0,01 à 2 % en poids et, de préférence, allant de 0,05 à 1,0 % en poids ; au dessous de 0,01 % en poids l'action du métal alcalin n'est pas vraiment décelable et audessus de 2 % en poids, le métal alcalin n'a pas l'effet attendu sur la sélectivité ;
- comme composé de métal alcalin choisi parmi le Cs, le K et le Rb, on peut utiliser : les halogénures et par exemple le chlorure; les carboxylates et par exemple le formiate ou l'acétate; le chlorure de césium, le chlorure de potassium, le chlorure de rubidium et/ou un mélanges de ces composés sont les additifs promoteurs β3 de type métal qui sont utilisés de préférence;
- quand l'additif promoteur β3 est de type métalloïde, sa teneur pondérale (calculée en poids de phosphore élémentaire par rapport à la masse de silicium engagée) se situe dans l'intervalle allant de 50 à 3000 ppm et, de préférence, allant de 80 à 1500 ppm et, plus préférentiellement encore, allant de 90 à 800 ppm; au dessous de 50 ppm l'action du phosphore n'est pas vraiment décelable et au-dessus de 3000 ppm, le phosphore a un effet poison qui abaisse la productivité;
- le phosphore qui est utilisé comme additif promoteur peut être du phosphore élémentaire, tel que par exemple le phosphore rouge, le phosphore blanc et le 25 phosphore noir. Comme composé à base de phosphore, on peut utiliser : les phosphures métalliques et par exemple le phosphure d'aluminium, le phosphure de calcium Ca₃P₂, le phosphure de cuivre Cu₃P, le phosphure de nickel NiP₂, le phosphure de d'étain SnP, les phosphures de fer FeP, Fe₂P et Fe₃P, les phosphures 30 de zinc Zn₃P₂ et ZnP₂, le phosphure de silicium ; les composés à base de phosphore aptes à former des phosphures métalliques, du type de ceux précités, lors de la réaction de synthèse directe entre l'halogénure d'alkyle et la masse de contact à base de silicium et du système catalytique (α) + (β). Comme autre composé à base de phosphore, on peut utiliser encore certains alliages qui sont connus pour contenir à la fois du phosphore et une partie métallique et sont aisément disponibles dans le 35 commerce et par exemple les alliages cuivre-phosphore qui contiennent environ de 5 à 15 % en poids de phosphore. Le phosphure de cuivre Cu₃P et les alliages cuivre-

10

15

20

25

30

35

phosphore sont les additifs promoteurs β3 de type métalloïde qui sont utilisés de préférence.

Pour le reste, il est souhaitable que la dimension particulaire du silicium soit telle que le diamètre moyen d'au moins 50 % en poids des particules soit compris entre 10 et ____ 500 μm et, de préférence, entre 60 et 200 μm. De même le catalyseur (α) et le groupe de promoteurs (β) se trouvent également sous forme de particules dont le diamètre moyen d'au moins 50 % en poids des particules est avantageusement compris entre 1 et 100 μm.

Le procédé de synthèse directe selon l'invention peut être mis en œuvre de façon générale dans un des trois types d'appareillages suivants : un réacteur du type à lit agité comme celui décrit dans le brevet des Etats-Unis d'Amérique US-A-2 449 821, un réacteur du type à lit fluidisé comme celui décrit dans le brevet des Etats-Unis d'Amérique US-A-2 389 931 ou dans un four rotatif.

La réaction de synthèse directe a lieu à une température se situant dans l'intervalle allant de 260 à 400°C et, de préférence, allant de 280 à 380 °C. Elle peut être conduite, en tout ou partie, sous une pression absolue d'halogénure d'alkyle égale à la pression atmosphérique (1 bar) ou supérieure à la pression atmosphérique; quand on se situe dans ce dernier cas, on travaille généralement sous une pression absolue allant de 1,1 à 8 bars et, de préférence, allant de 1,5 à 4 bars.

Pour la conduite de la réaction de synthèse directe, on réalise avantageusement au préalable, comme cela est bien connu, une étape initiale d'activation de la masse de contact (formée par l'ensemble à base de silicium + catalyseur + promoteurs); un des moyens d'activation qui convient bien peut consister à porter ladite masse de contact à une certaine température qui peut être inférieure ou supérieure de quelques degrés à quelques dizaines de degrés à la température choisie pour la réaction de synthèse directe et située dans l'intervalle général ou préférentiel mentionné supra.

En utilisant le système catalytique (α) + (β) selon l'invention, on peut obtenir, lorsque la réaction est mise en œuvre, en lit agité comme en lit fluidisé, à une température allant de 260°C à 400°C et, de préférence, allant de 280 à 380 °C, une sélectivité en dialkyldihalogénosilane élevées et une teneur pondérale en sous-produits lourds faible, tout en ayant une activité moyenne très satisfaisante.

S'agissant de la sélectivité, évaluée par exemple par le rapport pondéral moyen MTCS/DMDCS: la valeur obtenue est de l'ordre ou inférieur à 0,10, pouvant atteindre une valeur aussi faible que 0,050.

S'agissant du pourcentage de lourds formés par rapport aux silanes obtenus, il est généralement inférieur à 4 % en poids, et il peut être aussi faible que 2 % en poids.

S'agissant de l'activité moyenne du système catalytique, elle est par exemple de l'ordre ou supérieure à 210 g de silanes/h/kg Si, pouvant atteindre 250 g de silanes/h/kg Si et plus.

D'autres avantages et caractéristiques de la présente invention apparaîtront à la lecture des exemples suivants donnés à titre illustratif mais nullement limitatif.

Dans les exemples suivants, sauf mention contraire, on utilise un réacteur pilote cylindrique de diamètre intérieur 60 mm et de hauteur \div 250 mm, muni à sa base d'un distributeur de gaz en verre fritté. Le silicium et le système catalytique sont chargés sous forme d'une poudre dont la taille moyenne d'au moins 50 % en poids des particules est comprise entre 60 et 200 μ m.

La réaction s'effectue en lit agité et le réacteur est muni d'un élément chauffant extérieur.

15 ESSAI COMPARATIF:

5

10

20

25

30

Système catalytique : CuCl / ZnCl₂ / Sn

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 16,4 g de CuCl, 1,64 g de ZnCl₂ et 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain.

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Cet essai a produit des silanes avec une productivité ou activité moyenne de 220 g de silanes par heure et par kg de Si chargé initialement dans le réacteur.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,112 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 4,0 % en poids.

EXEMPLE

35 Système catalytique : CuCl,Ca₃(PO₄)₂/ZnCl₂/Sn

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et

d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 16,4 g d'adduct CuCl₁Ca₃(PO₄)₂ contenant 2 % en poids de Ca₃(PO₄)₂, 1,64 g de ZnCl₂ et 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain.

L'adduct est préparé par mélange mécanique, en opérant dans un mélangeur TURBULA (d'origine PROLABO), de la poudre de CuCl (d'origine PROLABO) avec de la poudre de Ca₃(PO₄)₂ (d'origine PROLABO).

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h.

L'essai se déroule à pression atmosphérique. L'essai est arrêté par l'opérateur après 8 heures de production de méthylchlorosilanes (MCS).

Cet essai a produit des silanes avec une productivité ou activité moyenne de 215 g de silanes par heure et par kg de Si chargé initialement dans le réacteur.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,089 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élèvant à 2,8 % en poids.

15

5

10

REVENDICATIONS

1) Procédé de préparation d'alkylhalogénosilanes par réaction d'un halogénure d'alkyle, de préférence CH_3CI , avec une masse solide, dite masse de contact, formée de silicium et d'un système catalytique comportant (α) un catalyseur au cuivre, et (β) un groupe d'additifs promoteurs comprenant :

5

15

20

25

35

- un additif β1 choisi parmì le zinc métallique, un composé à base de zinc et un mélange de ces espèces,
- un additif β2 choisi parmi l'étain, un composé à base d'étain et un mélange de ces 10 espèces,
 - éventuellement un additif β3 choisi parmi le césium, le potassium, le rubidium, le phosphore, un composé dérivé de ces métaux/métalloïdes et un mélange de ces espèces,
 - ledit procédé de synthèse directe étant caractérisé en ce que le catalyseur au cuivre (α) est sous la forme d'un adduct comprenant un halogénure de cuivre et un additif consistant dans un dérivé d'un acide du phosphore.
 - 2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la teneur en additif β1 est située dans l'intervalle allant de 0,01 à 2,0 %.
 - 3) Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'additif β1 est le zinc métallique et/ou le chlorure de zinc.
 - 4) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la teneur en additif β2 est située dans l'intervalle allant de 10 à 500 ppm.
 - 5) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'additif β2 est l'étain métal.
- 30 6) Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'étain métallique est engagé sous forme de bronze.
 - 7) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la teneur en additif β 3, quand on en utilise un, est située dans l'intervalle allant de : 0,01 à 2,0 % dans le cas de l'emploi d'un additif β 3 à base de métal alcalin ; et de 50 à 300 ppm dans le cas de l'emploi d'un additif β 3 à base de métalloïde.

- 8) Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'additif β3 est le chlorure de césium, le chlorure de potassium, le chlorure de rubidium, le phosphure de cuivre Cu₃P, un alliage cuivre-phosphore et/ou un mélange de ces composés.
- 9) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la partie (α) du système catalytique est utilisée à une teneur pondérale de 1 à 20 % par rapport au poids total de silicium engagé.

- 10) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la partie (α) du système catalytique est un adduct sous forme particulaire dans lequel se trouve de 0,5 à 10% de son poids d'additif consistant dans un dérivé d'un acide du phosphore.
- 11) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la partie (α) du système catalytique est un adduct sous forme particulaire dans lequel l'halogénure de cuivre est le chlorure cuivreux et il se trouve de 1 à 5% de son poids de phosphate tricalcique Ca₃(PO₄)₂.
- 12) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la réaction de synthèse directe est conduite à une température se situant dans l'intervalle allant de 260°C à 400°C.





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

1elephone : 01 53 04 :		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 113 W /2608				
Vos références pour ce dossier (facultatif)		R 03149				
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03 12969				
TITRE DE L'INV	ENTION (200 caractères ou es	spaces maximum)				
PROCEDE DE	SYNTHESE DIRECTE D'A	ALKYLHALOGENOSILANES				
LE(S) DEMANDEUR(S): RHODIA CHIMIE SA 26, quai Alphonse le Gallo 92512 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX						
DESIGNE(NT)	N TANT QU'INVENTEUR	(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs,				
utilisez un form	ulaire identique et numér	otez chaque page en indiquant le nombre total de pages).				
Nom		COLIN				
Prénoms		Pascale				
Adresse	Rue	3, rue des Cyprès				
0	Code postal et ville	69680 CHASSIEU				
Société d'appartenance (facultatif)						
Nom						
Prénoms						
Adresse	Rue					
Carifold II	Code postal et ville					
Société d'appartenance (facultatif)						
Nom						
Prénoms						
Adresse	Rue					
	Code postal et ville					
Société d'appartenance (fucultatif)						
DATE ET SIGNAT DU (DES) DEMA OU DU MANDAT (Nom et qualité Maurice TROLL Direction de la P	NDEUR(S) AIR2 du signataire					

La loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.